J

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母公開特許公報(A) 平4-207047

֍Int.Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月29日

H 01 L 21/66 G 01 R 1/073 31/26 B 7013-4M E 9016-2G J 8411-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 検査装置

②特 顕 平2-339802

纽出 頭 平2(1990)11月30日

@発明者 高尾

至 山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1 東京エレクトロ

ン山梨株式会社内

の出 顋 人 東京エレクトロン山梨

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

株式会社

四代 理 人 弁理士 中本 菊彦

明 超 吾

1.発明の名称 検査装置

2. 特許請求の範囲

被検体を支持する支持台と、

この支持台上に設けられた、被機体およびプロープ針列カードとの平行度を検出する平行度検出 手段と、

この平行度検出手段の検出結果に基づき前記被 検体およびプローブ針列カードとを相対的に移動 させて平行ならしめる平行制御郎と、

この平行制御郎により平行制御させた後、上記被後体の検査を行う手段と、

を領えたことを特徴とする検査装置。

発明の詳細な説明
(武策上の利用分野)
本発明は、検査装置に関する。

【従来の技術】

シリコンウェーハ上の機成要素であるチャでされている数細回路まする場合には、信号発生されて改形解析を優からなる回路は繋がにに発生される。では、チャックの場合、チャックの自然が、アルードでは、の針先を圧使して利に回路は、アルードである。というが、アルードである。

 にプロービングカード 5 4 の針 5 5 の針先を圧接し、図示しない回路試験器から試験信号をチップ 5 1 に印加することにより、当数チップ 5 1 の回路構成が設計仕様通りになされているか否かを検査している。また、第 4 図から明らかなように、それぞれのパッド 5 2 にはそれぞれの針 5 5 の針先が圧接されている。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、例えば、第6図に示すように、 チャプ 5 1 と プロービングカード 5 4 の針先と右側の針先と右側の針先と右側の針先と右側の針先とでは、パッド 5 2 に対する圧壊力のパランスが不一致となる。この不一致状態において前記回路は殺罪からは殺信号をチャプ 5 1 に印加すると、均一な信号印加がなされず、チャブ 5 1 の回路形成の合否が誤って料定されるおそれがある。

本発明は、前記問題点を解決するためになされたものであり、チップ(被検体)とプロービングカードとが平行となる検査装置を提供することを目的とする。

以下、本発明を具体化した実施例を第1図および第2図を参照して説明する。なお、第3図~第5図で説明した部分には同一符号を付し、重復記載を省略する。

【実施例】

第1回(A)に半導体検査装置の実施例を説明するためのブロック図を示す。

第1回(A)に示すように、X、Y、Z、θ方のに移動する支持台である試料台1上には被検体である、例えばシリコンウェーハWが載置され、

【異題を解決するための手段】

[作用]

このシリコンウェーハWには多数個の方形状のチ ァブ51が形成されている(第3回参照)。 試料 台1は台座4上に配置され、第1図(B)に示す ように、台座4内には正三角形の頂角上にサーボ モータ3a~3cが配置されている。サーポモー タ3a~3cの出力触3d~3lの回転駆動によ り試料台1の数値面1aは、全方向に傾斜調整可 能になっている。シリコンウェーハWの上方には 因示しない上下収動手段により駆動されるプロー プであるプロービングカード54が配置されてい る。プロービングカード54は、上記チップ51 の電抵パターン針先が配列された各針55の針先 が、シリコンウェーハWのチップ51の各パッド 5 2 にウェハWが上下動することにより圧接され るようになっている。このブロービングガード 5~4 は前記圧接の終了後、図示の状態から例えば 上方に上げられた後、右方に追避される。シリコ ンウェーハWの上方には援係装置、例えばCCD カメラ等からなる平行度検出手段である痕跡読取 り部ろが配設され、ランプ11から発せられる光

たシリコンウェーハwを載置した状態で、図示し

ない上下駆動手段によりブループカード54は下

方の子の定められた位置に駆動され、試料台1を

上方に移動させオーバドライブをかけ、針55の

針先をチップ51のパッド52に圧使する。今、

前記圧接により、ウェハWの選択された1つのチ

ァプ51のパッド上には、第2図に示すように、

大小の底鉢が形成されたと仮定する。即ち、チャ

プラ1の左辺側のパッド52a、52g、52h、

5 2 i 上には、大きな底跡 A i ~ A i が形成され、

右方にいくにつれ底跡は B ₁ ~ F ₁ 、 B ₁ ~ F ₁

の如く小さくなる。これらの底跡から、プロービ

ングカード54とチップ51とは不平行状態にな

っている。即ち、前記第6図に示した如く、プロ

ーピングカード54とチップ51とは左方が近付

いていて、右方が難れていると判断される。これ

をパターン認識技術により判別する。以上に説明

した状態は、ランプ11から発せられた光のパッ

ド52による反射光として痕跡読取り配5により

選鉢データとして読み取られる。 前記読み取られ

がパッド 5 2 により反射され、この反射光に基づき 前記圧接によりパッド 5 2 上に形成された底跡をパターン情報として読み取る。

CPU6は、傾斜料断部6aには行為では、傾斜料断部6aにはとれば、傾斜料断部6aにはからなりなりないののでは、がでは、がでは、ないのでは、がでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、は、ないのでは、ないのでは、は、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、では、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないので

次に動作を説明する。

試料台1の子め定められた位置に位置決めされ

に超音波センサを貸けておき、このセンサから超音波をシリコンウェーハに向けて発して反射させることにより、試料台とシリコンウェーハとの距離を測定し、所定の演算をして平行度を求めてもよい。

た痕跡データは傾斜判断部6aに送られると、煩 料料断部6aは痰味データに基づきブロービング カード54とチップ51とが第6回に示した傾斜。 状態になっていると判断する。平庁制御部6bは、 この判断データに基づきプロービングカード54 とチップ51を平行にさせるための演算を行い、 相対的に移動、例えばウェハWの平行度を調整す る。この演算結果を平行制御信号HiaでHicとし て各モータ駆動出7a~7cを介して各サーポモ - 夕3a~3cに送出する。サーポモータ3a~ 3 c は平行制御信号H. ~ H. に応じてそれぞれ 正逆回転され、試料台1が模料制御されてプロー ピングカード54とチップ51とは互いに平行状 虹にされる。この平行状態において、因示しない 回路試験器により所定の試験信号が印加され、チ マブの同路構成が設計仕様通りに形成されている か否かの判断がされる。

なお、本実施例では平行皮検出手及としてプロービングカードの針先によるチップのパッド上への腐体を検出していたが、例えば、試料台の左右

【発明の効果】

以上群述したことから明らなように、本発明によれば、例えば、プロービングカードの針先をチップに圧接することにより形成される展体の大いに基づいてプロービングカードの針先とチップとの傾斜度合を判断し、この判断結果に応せしいがカードの針とチップとを平行にせらチップにあって、プロービングカードの針たからができるのパッドに正確な試験信号を印加することができ

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)、(B)は本発明の実施例のブロック図および要似平面図、

第2回はチップの痕跡の大小を示す平面図、

第3回はシリコンウェーハを大型チャブを示す 平面回、

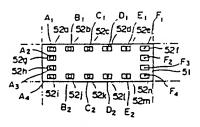
第4回は上記大型チップの拡大図、

第 5 図は従来の大型チャブにプロービングカードの針の針先を圧接した図、

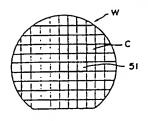
第6回は従来の大型チャプとプロービングカードの不具合を示す側面図である。

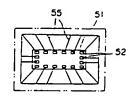
符号説明

- (1) … 試料台…
- (3 a) ~ (3 c) ··· サーポモータ
- (5) …痕跡説取り配(平行度検出手段)
- (6) --- C P U
- (6a) … 傾斜幇断部
- (66) …平行制面部
- (51) …シリコンウェーハのチップ (装検体)
- (54) …プロービングカード
- (55) …プロービングカードの針
- (A)~(F)… 抵跡
- (W) …シリコンウェーハ



第 2 図





第3図

第 4 図

